Fri. Oct 28, 2022

Room-D

Test analysis/refining process

[2D07-2D09] Test analysis/refining process Chair:Masaomi Amemiya(Japan Petroleum Energy Center) 10:45 AM - 11:30 AM Room-D (12D Conf. room)

[2D07] GC analysis of trace impuriteis in alternate fuel gases using on-line sampling with thermal desorption OKatsura Sekiguchi¹, Sadao Nakamura¹ (1. Agilent Technologies Japan, Ltd.) 10:45 AM - 11:00 AM [2D08] Slective hydrodesulfurization over rhodium phosphide catalyst ⊖Yasuharu Kanda¹, Ami Miyamoto¹ (1. Muroran Institute of Technology) 11:00 AM - 11:15 AM [2D09] Analysis of sulfurization behavior for HDS catalysts with XAFS ○Yusuke Matsumoto¹, Risa Fujino¹, Kazunari Tagawa¹, Hiroyuki Seki¹, Takeharu Sugiyama², Hisahiro Einaga², Takeshi Kubota³ (1. JGC Catalysts and Chemicals Ltd., 2. Kyushu University, 3. Shimane University) 11:15 AM - 11:30 AM

Test analysis/refining process

[2D07-2D09] Test analysis/refining process

Chair:Masaomi Amemiya(Japan Petroleum Energy Center) Fri. Oct 28, 2022 10:45 AM - 11:30 AM Room-D (12D Conf. room)

[2D07] GC analysis of trace impuriteis in alternate fuel gases using on-line sampling with thermal desorption OKatsura Sekiguchi¹, Sadao Nakamura¹ (1. Agilent Technologies Japan, Ltd.) 10:45 AM - 11:00 AM [2D08] Stoctive bydrodeculfurization over rhedium phosphide catalyst

[2D08] Slective hydrodesulfurization over rhodium phosphide catalyst OYasuharu Kanda¹, Ami Miyamoto¹ (1. Muroran Institute of Technology) 11:00 AM - 11:15 AM

[2D09] Analysis of sulfurization behavior for HDS catalysts with XAFS OYusuke Matsumoto¹, Risa Fujino¹, Kazunari Tagawa¹, Hiroyuki Seki¹, Takeharu Sugiyama², Hisahiro Einaga², Takeshi Kubota³ (1. JGC Catalysts and Chemicals Ltd., 2. Kyushu University, 3. Shimane University) 11:15 AM - 11:30 AM

オンラインサンプリング-加熱脱着 GC 法による代替燃料ガス中の不純物分析

せきぐち かつら なかむら さだお (アジレント・テクノロジー)○関口 桂・中村 貞夫

1. 緒言

水素などの代替燃料ガスに含まれる不純物、とくに 硫化水素などの硫黄化合物は燃料電池に悪影響を及 ぼすため低濃度での正確な定量が必要とされている。 しかし、そのままでは検出が難しいため濃縮を行って GC 分析を行う方法が有効である。

本研究ではオンラインサンプリングと加熱脱着法に より水素ガス中の硫黄化合物を sub ppb レベルまで検 出・定量できるように種々の条件検討を行った。

2. 実験

ガスをオンラインでサンプリングできる Markes 社 Air Server-Kori-_Unity-xr と Agilent 社の GC-SCD を 組み合わせ、分析に用いた。冷媒を用いない電子冷却 や、複数の捕集剤を組み合わせることができるコールド トラップを使用して揮発性の高い硫化水素などを濃縮 できる構成とした。GC 検出器として硫黄化合物以外も 同時検出できるように分離カラムの出口を分岐し、SCD の他に MSD おとび FID でも実験を行った。

捕集管での分析が難しい硫化水素と、硫化カルボ ニル、メチルメルカプタンおよび二硫化炭素を主な対 象成分として実験を行った。

3. 結果および考察

加熱脱着条件を最適化するためにコールドトラップ の初期温度、最高温度、昇温レートについて実験を行 った。コールドトラップの温度と化合物のレスポンスの 関係を調べた結果、硫化水素とメチルメルカプタンは -20℃以下に設定する必要がある一方、硫化カルボニ ルとエチルメルカプタンは 10℃程度でも捕集すること が可能であることが分かった。コールドトラップの初期 温度と検出器の相対レスポンスの関係を図1に示す。



図 1. コールドトラップの温度と硫黄化合物のレスポンスの関係

コールドトラップの昇温条件は通常用いられる高速 昇温(約 100℃/sec)よりも遅いレートの方がピーク形状 がよく、最高温度はベースラインの上昇を抑えるために 低めに設定した。

サンプル濃度と検出器レスポンス、サンプリング量と 検出器レスポンスの直線性は共に良好な結果が得られ た。サンプル濃度 0.5ppb,1ppb,10ppb の 3 点および 100ppbを追加した4点のどちらでも硫化水素で良好な 直線性が得られた。0.5ppbサンプルでのS/N比から硫 化水素は100ppt程度まで、他の化合物は10-50ppt程 度まで検出できることが分かった。

リン化ロジウム触媒による選択的水素化脱硫反応

1. 緒言

新規水素化脱硫(HDS)触媒としてリン化物が報告されており、当研究室ではリン化ロジウム(Rh₂P)が高い活性¹⁾と水素化能²⁾を有することを明らかにした。しかし、この触媒をナフサの HDS 反応に用いるとガソリンや化学原料として有用なオレフィンも同時に水素化してしまう可能性がある

Komatsu らは、RhBi 触媒が 1,4-ヘキサジエンの 選択的水素化反応に対して高い2-ヘキセン選択率 を示し、これは水素の拡散方向の制御および大き な Bi 原子が存在する幾何学的な効果によって説 明できると報告している ³⁾。これを踏まえると、 Rh 触媒をリン化することでも同様にオレフィン の水素化を防ぐことができ、選択的 HDS 反応が 可能になると予想した。本研究では、Rh-P 系触 媒によるナフサモデル化合物としてのベンゾチオ フェン(BT)および 1-ヘキセン(1-C6')混合物 (BT+1-C6')に対する選択的 HDS 反応を行った。

2. 実験

RhCl₃· 3H₂O および NH₄H₂PO₄ を用いた含浸 法によりリン添加ロジウム(Rh-P)触媒を調製した。 担体には SiO₂を用い、担持量は Rh: 5.0 wt.%、 P: 1.5 wt.%とした。蒸発乾固後に乾燥し、500℃ で空気中 4 時間焼成した。なお、同様の方法で Rh 触媒も調製した。

触媒活性は常圧固定床流通式反応装置を用いて 評価した。触媒の前処理として He 処理(500°C) および H₂ 還元(450~650°C)を行った。前処理し た触媒を H₂気流中 350°Cに保持し、BT+1-C6'の n-デカン溶液を流通することで HDS 反応を行っ た。生成物はガスクロマトグラフにより分析した。 (室蘭工大) 〇神田康晴, 宮本亜未

3. 結果と考察

Table 1にRhおよびRh-P触媒による選択的HDS 反応の結果を示す。Rh 触媒では、還元温度によら ず BT 転化率、1-C6'転化率およびヘキセン(C6') 残存率は一定であった。Rh-P 触媒では還元温度 550 ℃ で最大の BT 転化率が得られた。この触媒 を 500 ℃ 以上で還元すると、Rh₂P 相が生成する ことを XRD パターンから確認した。そのため、 高いBT転化率は活性相である Rh₂Pの生成に起因 するといえる。また、この際の BT 転化率は Rh 触媒および硫化 CoMoP 触媒よりも高かった。一 方で、還元温度 600 ℃ 以上で BT 転化率は低下し た。これは、Rh₂PのシンタリングとPの被覆で説 明できると考えられる。また、還元温度の上昇に ともない、C6'残存率は向上した。とくにBT転化 率が同等の還元温度 450℃と 600℃では、C6'残存 率は 10 ポイントほど異なるため、リン化により C6'残存率が向上していると判断できる。しかし、 Rh 触媒とは BT 転化率が著しく異なるため、W/F を制御し、C6'残存率について詳細に評価した。 BT 転化率約 65%付近での C6'残存率は、Rh 触媒 では 85.0%だったが、Rh-P 触媒では 91.5%であっ た。この Rh-P 触媒の結果は硫化 CoMoP 触媒(C6' 残存率 89.1%)よりも優れていた。

以上のことから、**Rh-P** 触媒の高い選択的 HDS 活性は、**Rh**₂**P** の生成に起因すると判断した。

- Y. Kanda et al., *Appl. Catal. A: Gen.*, **386**, 171 (2010).
- 2) Y. Kanda et al., *Catalysts*, **8**, 160 (2018).
- T. Komatsu, S. Furukawa, J. Jpn. Petrol. Inst., 63, 336 (2020).

Table 1	Effect of reduction temperature on	1-C6' converse	ion, product	selectivities,	and C6'	remaining	rate in
selective	HDS of BT and 1-C6' mixture over	Rh and Rh-P	catalysts.				

Catalyst	Reduction	BT conversion	1-C6' conversion	C6' remaining rate	
	temperature (°C)	(%)	(%)	(%)	
Rh	450	43.6	92.8	92.6	
	550	42.0	91.8	92.1	
Rh-P	450	86.7	93.9	75.6	
	550	94.1	93.7	79.6	
	600	83.3	93.1	86.1	

XAFS 測定による HDS 触媒の硫化挙動解析

(日揮触媒化成*1・九州大学*2・島根大学*3) ○松元 雄介*1・藤野 李紗*1・田川 和成*1・関 浩幸¹・杉山 武晴*2・永長 久寛*2・久保田 岳志*3

1. 緒言

石油精製における水素化処理触媒の活性点は、硫 化モリブデンのエッジサイトにCoやNiが配位した Co(Ni)MoS 相と言われており^D、前処理硫化によっ て発現する。高水素化、高脱硫、高脱窒素が求めら れる高度な触媒設計のためには、活性点の詳細構造 解析が重要であり、これまでに様々なアプローチが なされてきた。しかしながら、硫化工程の解析はそ の手法だけでなく設備的にも難しい側面があり、未 だに不明な点が多い。とりわけ、Co、Ni および S の微細構造状態についての情報は多くはない。

以上を背景に、シンクロトロン放射光を用いた K-edge 透過 XAFS 測定によって、触媒の in-situ 環境 下での硫化挙動解析を試みた。本研究では、2 つの タイプの CoMoP 系触媒を用い、硫化過程による Co と S の変化を観察した。

2. 実験

活性金属構造の解析は、焼成物系と乾燥物系の軽 油脱硫向け CoMoP 触媒 2 種(日揮触媒化成製)を 対象に実施した。両触媒は共含浸法にて担持活性金 属量が同一となるよう調製した。

XAFS の測定は、2-4keV の X 線を利用できる九州 大学シンクロトロン光利用研究センターの九州大学 ビームライン SAGA-LS を用いた。測定サンプルは 適切な厚みになるように成型し、in-situ で 2000 ppm H₂S/Ar 気流中で 673K までの昇温処理中に Co と共 に S の K 端スペクトルを測定した。

また同触媒の水素化脱硫反応実験は、4,6-DMDBT をモデル物質として用い、オートクレーブにて初期 水素圧 4MPa、623K で 3h の条件で実施、生成油の 分析は GC にて行った。

3. 結果および考察

両触媒の室温硫化処理前と 573K で硫化処理した CoK端 XANES スペクトルを図1に示す。ここで 7725 eV付近の極大ピークは Co²⁺カチオンすなわち CoOの存在と関連付けられることが知られている²⁾。 触媒間でスペクトルを比較すると焼成物系では硫化 後でもこのピークが残存した一方乾燥物系では消失 していることから、Coの硫化難易が大きく異なるこ とがわかる。一般的に乾燥物系の方が高い HDS 活性 を発揮できる傾向にあるため、このように未硫化部 分の少ない硫化構造の違いが触媒性能に影響すると 推測できる。



図2には、それぞれ373Kで硫化後に測定したSK 端XANESスペクトルを示す。ここで2471 eVのピ ークは Moや Co硫化物のS²、2482 eVのピークは6 価のS すなわち SO4²の化合物と推定されるが触媒 間で2482 eVのピークに僅かな違いが観察された点 が興味深い。乾燥物系では硫化挙動や担体との相互 作用の調整のために触媒調製時に有機化合物を使用 しており、その有機化合物由来の酸素原子による影 響が考えられる。なお、このピークは高温での硫化 処理での消失を確認した。

発表では、in-situ 環境下での硫化挙動解析方法と その結果の詳細、モデル反応評価結果を踏まえての 触媒設計と活性点構造について言及する。



1) H.Topsoe et al., J. Catal. 249 (2007) 220-233

2) T. Kubota et al., Appl. Catal., 373 (2010), 214-221